

第 13 回バルクセラミックス研究会

The 13th Workshop on Bulk Ceramics

開催日:2015年3月18日(水)10:00~12:00 開催場所:A会場

主催団体名: 日本セラミックス協会次世代バルクセラミックス基盤技術研究会

協賛団体名: 日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会, 日本学術振興会第124委員会

概要 開催内容: バルクセラミックスの製造時の信頼性および稼働時の信頼性についての現状の問題点と最近の進歩について, 企業, 国研, 大学における第1線の研究者による講演会. また, 講演の最後には, 出席者全員での総合討論を行い, バルクセラミックスの将来構想についても広く意見を集めたい.

招待講演 (敬称略)

『マクロ細孔をもつゼオライトバルク体のガス分離挙動』 亀島欣一・猪木栄作・佐々木彩香・西本俊介・三宅通博 (岡山大)

『凍結乾燥法により作製したバルクセラミックス多孔体の組織制御技術』 福島学(産総研)・柿本健一(名工大)・吉澤友一(産総研)

『エアロゾルデポジション法による緻密質 Y_2O_3 膜の応用』 清原正勝 (TOTO)

参加対象者: ご興味のある方は, 社会人, 学生を問わず, どなたでも大歓迎です.

参加費: なし

申込方法: e-mail で kyasuda@ceram.titech.ac.jp までお申し込み下さい. 交流会の参加の有無もお願いします. 配布資料の準備もあるので, 事前にお申し込み頂くと助かります.

予定参加者数: 30名

交流会(懇親会)開催予定: 3月18日(水)の夕方に開催する予定です. 交流会は, 実費負担となります.

連絡先

名 前:安田公一 勤務先:東京工業大学 勤務先所在地:〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1-S7-14
T E L:03-5734-2526 F A X:03-5734-3352 E - m a i l kyasuda@ceram.titech.ac.jp